PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

01165050 A

(43) Date of publication of application: 29.06.89

(51) Int. CI

G11B 7/24 G11B 11/10

(21) Application number: 62072888

(71) Applicant:

TDK CORP

(22) Date of filing: 26.03.87

(72) Inventor:

HIRATA HIDEKI

(54) OPTICAL RECORDING MEDIUM

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve durability and moisture resistance by specifying the hardness of the protective layer of an optical recording medium constituted by adhering the recording layers on a pair of substrates via the radiation curing type protective layer by a hot melt type adhesive agent to each other to the hardness higher than the hardness of the adhesive agent layers.

CONSTITUTION: The recording layer is provided on at least either of a pair of the substrates and an org. protective coating layer is formed thereon. A pair of such substrates are integrated via the layers of the adhesive agent in such a manner that the recording layers are positioned inner to form the optical recording medium. The protective layer is formed by UV curing of a coated film contg. a photopolymerizable sensitizer contg. a radiation curing type compd. contg. oligoester acrylate and the compd. expressed by formula I. The adhesive agent layers are formed by using the hot melt adhesive agent and adjusting the hardness of the respective layers to HW3H and 3BWHB pencil hardness at 25°C. The exfoliation and warpage of the respective layers are thereby prevented and the durability is improved even under respective conditions of temp. and humidity changes.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

9日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

平1-165050

@Int_CI_4

識別記号

庁内整理番号

每公開 平成1年(1989)6月29日

G 11 B 7/24 11/10

B-8421-5D A-8421-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全12頁)

の発明の名称

②特 願 昭62-72888

❷出 願 昭62(1987)3月26日

郊発明者 平田

秀樹

東京都中央区日本橋1丁目13番1号 ティーディーケィ株

式会社内

の出 願 人 ティーディーケィ株式

光記鍉媒体

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

会社

砂代 理 人 弁理士 石井 陽一

明 細 台

1. 発明の名称 光記録媒体

2. 特許請求の範囲

(1) 一対の基板を有し、少なくとも一方の基板上に記録層を有し、この記録圏上に有機保護コート層を有し、これら一対の基板が、記録圏が内側になるように接着剤圏を介して一体化されている光記録媒体において、

有機保護コート層が、放射線硬化型化合物および光重合増感剤を含有する堕膜を放射線硬化したものであり、接着剤圏がポットメルト型接着剤から形成されており、有機保護コート層および接着剤圏の硬度が、25℃における粕壁硬度(JIS K~5400)でそれぞれ H~3 H および3B~H Bであることを特徴とする光記録媒体。

(2)放射線硬化型化合物が、オリゴエステルアクリレートを含有するものである特許請求の 範囲第1項に配載の先記録媒体。

(3)光風合増感剤が、下記一般式(I)で表わされる化合物を含有する強膜を放射線によって硬化させたものである特許請求の範囲第1項または第2項に記載の光記録媒体。

一般式(I)

(上配一般式(I)においてRはアルキル基を 表わし、しは、アルキレン基を表わし、Yは複 楽母基を表わす。)

3. 発明の詳細な説明

I 発明の背景

技術分野

本発明は、レーザー光等の熱および光を用いて情報の記録、再生を行う光磁気記録媒体等の 光記録媒体に関する。

先行技術とその問題点

先記段媒体の一つとして、光磁気メモリ媒体がある。

光磁気メモリの記録媒体としては、

MnBi, MnAAGe, MnSb,

MnCuBi, GdFe, TbFe,

GdCo, PtCo, TbCo,

Threco, GdfeCo,

Three, GdIG, GdTbFe,

GdTbFeCoBi、CoFe, O,

等の材料が知られている。 これらは、真空 蒸着法やスパッタリング法等の方法で、プラス

" 0 " であるから、レーザービームを照射しない部分に " 0 " のまま残る。

配録された光磁気メモリの扱み取りは、同じようにレーザービームを用いて、このレーザービーム照射光の磁化の方向による反射光の偏光 面の回転、すなわち磁気光効果を利用して行われる。

このような媒体に要求されることは、第1に、キューリー点が100~200℃程度で補供点が監握付近であること。

第2に、ノイズとなる結晶粒界などの欠陥が 比較的少ないこと。

第3 に高温成膜や長時間成膜等の方法をとらずに、比較的大面積にわたって租気的、機械的に均一な膜が得られることがあげられる。

このような要求にこたえ、上記材料のなかで、近年、希土類-遷移金属の非晶質墨直磁性 稼譲が大きな往目を集めている。

しかし、このような希土類 - 遅移金属非晶質 薄膜からなる光磁気記録媒体は、大気に接した チックやガラス等の透明基板上に薄膜として形成される。

これらの光磁気記録媒体に共通している特性 としては、磁化容易性が膜面に垂直方向にあ り、さらに、カー効果やファラデー効果が大き いという点をあげることができる。

この性質を利用して、光磁気配燥媒体の記録 方法としては、例えば次の方法がある。 12 ず、最初に膜全体を『0" すなわち一様に磁化 しておく(これを摘去という)。 つぎに、 "1"を記録したい部分にレーザービームを照 レーザービームが照射されたところ 針する。 は程度が上昇し、キューリー点に近づいた時、 そしてさらにキューリー点をこえた時には、保 、持力Hoに近づく。 そして、レーザーピーム を消し室温にもどせば、反磁場のエネルギーに より磁化は反転し、さにらは、レーザービーム の照射の際、外部磁場を初期と反対の方向に与 えて室温にもどすと、磁化反転し、"1"なる 信号が記録される。 また、記録は初期状態が

ままで保存すると、基板をとおして侵入する大気中の酸素や水により希土類が選択的に腐食あるいは酸化されてしまい、情報の記録、再生が不可能となる。

そこで、一般には、前記組性辞膜層と茜板との問および/または単性辞膜層上に保護層を設けた構成を有するものが多く研究されている。

従来、このような防湿性の保護層としては、一他化ケイ素、二酸化ケイ素等の無機系の真空蒸着膜等を設ける試み(特開昭 5 8 - 8 0 1 4 2 号等)が関示されている。 これらの保護層のうち、例えばSiO、などの無機系の保護層は、スパッタ法および蒸着法等により形成される。

しかし、これらの方法によっては、均一かつ 散密で一様におおわれた成膜が難しく、防湿性 が十分な保護層はえられない。 そのため、光 磁気記録媒体の磁性薄膜層の経時劣化が改善さ れない。

また、常温硬化性の樹脂の塗布保護層でも、

十分な防湿性は得られず、保存中に、水分、酸素の透過等の影響があり、これが劣化をうながす。

また、放射線硬化型化合物の強膜を紫外線などにより硬化させた有機保護コート層が提案されており(特開昭 6 1 - 1 3 3 0 6 7 号)、その中でオリゴエステルアクリレートと光増感剤としてメチルベンゾイルフォーメート(ストーファージャパン社製バイキュア 5 5)とを含む強度を優化させたものが開示されている。 しかし、これらでは保護層機能および硬化性の点で未だ十分でない。

具体的には、硬化速度が小さいこと、溶膜にした際の硬化膜の強度が十分に得られないこと、膜厚を大きくする必要性があること、などの問題が挙げられる。 これらの問題は主に光重合開始剤ないし光増感剤の光吸収性が十分でなくラジカル関数が進行しにくいことに起因する。

また、硬化が十分でないと、架橋密度が低く

しかし、ホットメルト型接着剂により上記の問題点は解決されるが、上記のようなホットメルト型接着剤を用いて記録層の上に前途したような有機保護コート層を有する基板を貼りありせた場合、高温・高型あるいは温湿度変化の条件下での保存において、接着剂層と有機保健コート層との間に剝離等が生じ、耐久性の点で問題がある。

なお、このような問題は、いわゆる相転移タイプの記録暦を有する光記録媒体においても同様である。

Ⅱ 発明の目的

本発明の目的は、一対の基板を有し、少なくとも一方の基板上に記録層を有し、この記録層と有し、これら一対の基板が、記録層が内側になるように接着利度を介して一体化されている光記録媒体において、高温あるいは温湿度変化の条件下の保存においても有機保護コート層と接着利恩との製錬

なり、未硬化のモノマーやオリゴマーが記録形の方に没透して記録暦に悪影響を及ぼす。 このような現象は特に高温高温の保存によって顕著となる。

このため、このような便化膜を用いた光記録 数体では信頼性が十分とはいえない。

ところで、光記緑媒体は、通常、片面記録型の場合には保護板と、両面記録型の場合には基板同士が接着利用を介して一体化される。

これらの場合に用いられる接着剤としては、エポキシ系接着剤や溶剤型接着剤等が用いられていたが、エポキシ系接着剤は硬化時間が長くまた開始剤が配縁層を侵す等の問題があり、溶剤型接着剤は、樹脂製の基板を侵す等の問題があった。

このため、硬化時間が短く、また、媒体構成材料を侵さない接着剤として、ホットメルト型接着剤を用いる官の提案がされている(特別昭58-108044号公報等)。

がなく、耐久性および耐湿性に優れた光記繰媒体を提供することにある。

■ 発明の開示

このような目的は、以下の木発明によって追 成される。

すなわち本発明は、一対の基板を有し、少なくとも一方の基板上に記録層を有し、この記録 関上に有機保護コート層を有し、これら一対の 基板が、記録層が内側になるように接着剤層を 介して一体化されている光記録媒体において、

有機保護コート層が、放射線硬化型化合物および光型合地感用を含有する強度を放射線硬化したものであり、接着剤圏がポットメルト型接着剤の形成されており、有機保護コート層および接着剤圏の硬度が、25℃における鉛等便度(JIS K-5400)でそれぞれ日~3 H および 3 B~ H B であることを特徴とする光記録媒体である。

Ⅳ 発明の具体的構成

以下、本発明の具体的構成を、詳細に説明する。

本発明の光記録媒体は、一対の基板を有し、少なくとも一方の基板上に記録層を有し、この記録層上に有機保護コート層を有し、これら一対の基板が、記録層が内側になるように接着剤層を介して一体化されて構成される。

有機保護コート層は、放射線硬化型化合物および光重合増感剤を含有する強膜を放射線硬化したものであり、接着剤層はホットメルト型語 番剤から形成される。

そして、有機保護コート層および接着剤圏の便度が、26℃における鉛筆硬度(JIS K-5400)でそれぞれ H~3 Hおよび 3B~HBであるように構成される。

このように構成することにより、高概・高程 あるいは温程度変化条件下の保存においても、 有機保護コート層と接着剤層との剝離が生じない。

オリゴエステルアクリレートは、アクリレート基またはメタクリレート基を複数有するいまでは、オープ・エステル化合物である。 そして好ましい子 リゴステルアクリレートとしては、分子の1000であって、重合度2~10、好ましくは3~5のものが挙げられる。 また、これらのうちアクリレート基またはメタクリレートが好ましい。

多官能オリゴエステルアクリレートとしてはアロニックスM-7100、M-5400、M-5500、M-8700、M-8250、M-6500、M-8060、M-8060、M-8100等(東亜合成化学社製)として市販されているものを用いることができ、これらは下記式(A)、(B)で示されるものである。

より具体的には、有機保護コート層の硬度が H より軟らかいと耐久性が不十分となりる H よ り硬くなると強調がもろくなり膜形成能が低下 する他、 基板および記録層等のスパッタ膜との 接着力が低下する。

また、接着剤器の硬度が3Bより軟らかいと 耐久性が不十分であり、HBより硬くなると基 板の反り等のディスクの歪の緩和力が低下す る。

このような有機保護コート層形成に用いる放射線硬化型化合物には、オリゴエステルアクリレートが含まれることが好ましい。

なお、有機保護コート層および接着制層を、例えばスピンコートにより造設した場合、これらは、内周部および外周部で、誤厚差を持つことがあり、この護厚差により硬度の違いが生じることもある。 このような場合にも、本発明では、同層とも全領域において上記の硬度を持つことが必要である。

(A)

(B)

$$A - + M - N + - M - A$$

A: アクリレート 基またはメタクリレート 基、 M: 2 値アルコール (例えば、エチレン グリコール、 ジエチレングリコール、 1, 6 -ヘキサングリコール、 ピスフェノール A 等) 残 基、 N: 2 塩基酸 (例えば、テレフタル酸、 イ ソフタル酸、アジピン酸、コハク酸等) 残基、

n:1~10、好ましくは2~5

これらのうちでは、(A)で示されるものが 好ましい。

· このようなオリゴエステルアクリレートは早 独で使用してもよい。

また、他の放射線硬化型化合物を併用しても よい。 そのような場合、オリゴエステルアク リレートは、放射線硬化型化合物中 2 0 mt%以 上存在することが好ましい。

放射線硬化型モノマーとしては、分子量2000未換の化合物が、オリゴマーとしては分子量2000~1000のものが用いられる。

これらはスチレン、エチルアクリレート、エ チレングリコールジアクリレート、エチレング リコール ジメタクリレート、 ジエチレングリ

- 1) (CH₂ =CHCOOCH₂)₃ -CCH₂ OH (特殊アクリレートA)
- 2) (CH₂ = CHCOOCH₂)₃ CCH₂ OH₃ (特殊アクリレートB)
- 3) (CH₂ = CHCO (OC₃ H₈)_n -OCH₂)₃ -CCH₂ CH₃ (特殊アクリレートC)
- 4) CH₂ = CHCO (OC₂ H₄)₂ _O ______SO₂
 CH₂ = CHCO (OC₂ H₄)₂ _O _____SO₂
- 5) CH₂ = CHCO (OC₂ H₄)₂ _O_____CH₃ -C-CH₃
 CH₂ = CHCO (OC₂ H₄)₂ _O____CH₃ -C-CH₃

コール ジアクリレート、 ジエチレングリコール メタクリレート、1.6-ヘキサングリコールジァ クリレート、1.8-ヘキサングリコールジメタク リレート等も挙げられるが、特に好ましいもの としては、ペンタエリスリトールテトラアクリ レート (メタクリレート) 、ペンタエリスリ トールアクリレート(メタクリレート)、トリ メチロールプロバントリアクリレート(メタ クリレート)、トリメチロールプロパンジァ クリレート(メタクリレート)、ウレタンエラ ストマー (ニッポラン4040) のアクリル変 性体、あるいはこれらのものにCOOH等の官 能基が導入されたもの、フェノールエチレンオ キシド付加物のアクリレート(メタクリレー ト)、下記一般式で示されるペンタエリスリ トール縮合環にアクリル基(メタクリル基)ま たはゼーカブロラクトン-アクリル基のついた 化合物、

式中、m=1、a=2、b=4の化合物(以下、特殊ペンタエリスリトール縮合物Aという)

m = 1 、 a = 3 、 b = 3 の化合物 (以下、特殊ペンタエリスリトール紹合物 B という) 、

m = 1、 a = 6、 b = 0 の 化 合 物 (以下、 特殊ペンタエリスリトール 統合物 C という) .

m = 2、 a = 6、 b = 0 の化合物(以下、特殊ペンタエリスリトール総合物 D という)、

および下記一般式で示される特殊アクリレー ト類等が挙げられる。 7) CH2 COOCH = CH2 CH3 - (CH2) n - COOCH2 - C-CH2 OH CH2 COOCH = CH2 (n ÷ 16) (特殊アクリレートの)

8) CH₂ = CHCOO- (CH₂ CH₂ O)₄ - COCH = CH₂ (特殊アクリレートH)

9)

CH₂ =CHCOOCH₂ CH₂ CH₂ CH₂ COOCH=CH₂
N
O
CH₂ CH₂ COOCH=CH₂
(特殊アクリレート I)

樹脂、エポキシ系樹脂、フェノキシ系樹脂、 繊維素誘導体等を挙げることができる。

このような放射線硬化型化合物の有機保護コート層の膜原は 0 . 1 ~ 3 0 μm 、より好ましくは 1 ~ 1 0 μm である。

この膜厚が 0・1 μ m 未満になると、一様な限を形成できず、温度が高い雰囲気中での筋混効果が十分でなく、記録層の耐久性が向上しない。 また、30μmをこえると、樹脂膜の硬化の際に伴う収縮により記録媒体の反りを保護限中のクラックが生じ、実用に耐えない。

また、放射移硬化型オリゴマーとしては、ウレタンエラストマーのアクリル変性体、あるいはこれらのものにCOOH等の官能基が導入されたもの等が挙げられる。

また、上記の化合物に加えて、あるいはこれにかえて熱可塑性樹脂を放射線感応変性することによって得られる放射線硬化型化合物を用いてもよい。

放射線硬化性樹脂に変性できる熱可塑性樹脂 の例としては、塩化ビニル系共量合体、飽和ポリエスルテル樹脂、ポリビニルアルコール系

このような協園は、通常、スピンナーコート、グラピア塗布、スプレーコート、ディッピング等、種々の公知の方法を組み合わせて設局すればよい。 この時の強膜の設層条件は、途膜組成の複合物の粘度、目的とする強膜厚さ等を考慮して適宜狭定すればよい。

本発明において強膜に照射する放射線としては、紫外線、電子線等が挙げられるが、紫外線が好ましい。

紫外線を用いる場合には、前途したような放射線硬化型化合物の中には、通常、光重合均感 剤が加えられる。

本発明に用いる光度合増感剤としては、下記一般式 (I) で表わされる化合物が好ましい。

このものを、多官能オリゴエステルアクリ レートと用いることにより、前記の硬度が容易 に得られ、服物性も良好となる。

そして、接着剤層との剝離も少なくなり、耐 久性、耐湿性も良好となる。 一般式(1)

上記一般式(I)において、Rは炭素数1~4の製換もしくは非難換のアルキル基、例えばメチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基等を表わし、なかでもメチル基、エチル基等が好ましい。

Lは炭素数1~3の証拠もしくは非置換のアルキレン基、例えば・CHェー、

等を表わし、なかでも

が好ましい。

Yは、複楽感恙、例えばモルホリノ菇、2-モルホリニル基、、ピペリシノ基、4-ピペリ

一般式 (I) で表わされる化合物は、放射線 硬化の鞭光盤合開始制ないし光盤合増感期とし て作用するものである。

このような化合物の有機保護コート層における合有量は、 0 . 1 ~ 2 0 wt%、好ましくは1 ~ 1 0 wt%とするのがよい。

0. 1 wt%未満では光重合開始剤ないし光型合増感剤としての作用が十分ではないからであり、20 wt%をこえると残存する光重合開始剤ないし光重合増感剤が記録暦に浸透し、記録暦に浸透し、記録暦に浸透し、記録暦に浸透し、記録暦に悪影響を与えるからである。

また、光盛合増感剤としては、必要に応じ的 紀の一般式 (I) で表わされる化合物の他に、 次のような公知のものが併用できる。

例えばベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、α-メチルベンゾイン、α-クロルデオキシベンゾイン等のベンゾイン系、ベンゾフェノン、アセトフェノン、ピスジアルキルアミノベンゾフェノン等のケトン類、アセトラキノン、フェナントラキノン等のキノ

ジニル基、 2 - ビリジル基、 2 - キノリル基、 1 - ピロリジニル基、 1 - ピロリル基、 2 - チエニル基、 2 - フリル基等を表わし、なかでもモルホリノ基が好ましい。

RS~は、一般式(I)中のベンゼン環の證 換可能ないずれの位置でベンゼン環と結合して もよいが、

のp位であることが好ましい。

本発明において、一般式 (I) で表わされる 化合物のうちで、最も好ましいものは以下のも のである。

化合物A

この化合物Aは、IRGACURE 9 0 7 (日本チバガイギー社製)として市販されているものである。

ン類、ベンジルジスルフィド、テトラメチルチ ウラムモノスルフィド等のスルフィド類等を挙 げることができる。

そして、このような光重合増感剤と放射線硬化型化合物を含有する値膜を紫外線によって硬化させるには、公知の種々の方法に従えばよい

たとえば、キセノン放電管、水素放電管など の紫外線電球等を用いればよい。

また、場合によっては電子線を用いることも できる。

次に、接着剤層について説明する。

本発明の光記緑媒体の接着剤層は、前述のようにホットメルト型接着剤から形成される。

本発明に用いるホットメルト系接着剤としては、ポリオレフィン系樹脂、例えば、ポリエチレン、ポリスチレンやこれらを含む共重合体等の1種または2種以上の混合物等があり、さらに、これらに他のポリオレフィン、ポリオレフィン系共重合体、合成ゴム

筝を加えたものであってもよい。

そして、これらの 1 0 0 重量部に対し、粘着付与 利 1 0 0 ~ 6 0 0 重量部、軟化剤 0 ~ 1 0 0 重量部等を添加することが好ましい。

そしてこのようなホットメルト型接着剤の軟化塩度(R and B 法による)は150℃以下、特に100~145℃、また、160℃における溶酸粘度は1000ps以下であることが接着作業上および記録層や基板への影響の点で好ましい。

粘着付与剤としては、各種天然樹脂やその変成品あるいは各種合成樹脂等が挙げられ、軟化剤としては、公知の各種軟化剤が用いられる。

このような接着剤には、必要に応じ、常外線 防止剤、充填剤、老化防止剤が含有されてもよい。

このようなホットメルト系接着剤から形成される接着剤層の層厚は 1 0 ~ 5 0 mm、特に 1 0 ~ 3 0 mmとすることが好ましい。

層厚が 10 厘未機であると接着力が不十分で

暦を記録トラック部として、書き込み光および 読み出し光を基板裏面側から照射することが好ましい。

このように構成することにより、含き込み感度と読み出しのC/N比が向上し、しかもトラッキングの制御信号は大きくなる。

また、その他の善板の形状として、テープ、 ドラム等としてもよい。

本発明に用いる層としては磁性容限層が挙げ られる。

磁性存膜層は、変調された熱ビームあるいは変調された磁界により、情報が磁気的に記録されるものであり、記録情報は磁気・光変換して再生するものである。

このような現代薄膜層の材質としては、Gd、Tb等の希土類金属とFe、Co等の湿酵金属の合金をスパッタ、蒸着法等により、非晶質膜として形成したものであり、しかもF.eとCoを必須含有成分とするものである。

この場合、FEとCoの総合有量は、85~

あり、また、 5 0 pm を超えると耐久性が低下する。

本発明の光記録媒体に用いられる基板は、樹 館や各種ガラス等によって形成される。

好ましい樹脂としては、アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、エポキシ樹脂、ポリメチルベンテン樹脂等があげられる。

なお、記録は基板をとおして行うので、各 き込み光ないし読み出し光に対する透過率は 8.6 %以上とする。

また、 基板 は、 通常ディスク 状と し、 1・2~1・5 mm程度の厚さとする。

このようなディスク状基板の記録層形成面には、トラッキング用の複ないしピットが形成されてもよい。

そして、通常、この構の凹部に位置する記録

8 5 at%であることが好ましい。

そして、残略は実質的に希土類金属、特に G d および/またはT b である。

そして、その好適例としては、TbPe Co、GdFeCo、GdTbPeCo等があ ス.

なお、これら磁性神臓圏中には 1 0 at % 以下の範囲で C r 、 A A 、 T i 、 P t 、 S i 、 M o 、 M n 、 V 、 N i 、 C u 、 Z n 、 G e 、 A u 等が含有されてもよい。

また、特土類元素として 1 0 at % 以下の範囲で S c、 Y、 し a、 C e、 P r 、 N d 、 P m 、 S m、 E u 、 D y 、 H o 、 E r 、 T m 、 Y b 、 L u 等を含有してもよい。

このような磁性存設層の腹厚は、0 . 0 1 ~ 1 µm が好ましい。

この他記録層の材質としては、いわゆる相転 移タイプのものとして、例えば、

Te-Se, Te-Se-Sn.

Te-Ge, Te-In, Te-Sn,

Te-Ge-Sb-S.

Te-Ge-As-Si, Te-Si,

Te-Ge-Si-Sb,

Te-Ge-Bi,

Te-Ge-In-Ga,

Te-Si-Bi-T&,

Te-Ge-Bi-In-S,

Te-As-Ge-Sb.

Te-Ge-Se-S,

Te-Ge-Se,

Te-As-Ge-Ga.

Te-Ge-S-In,

Se-Ge-TI, Se-Te-As,

Se-Ge-T1-Sb,

Se-Ge-Bi、Se-S(以上、特公昭 54-41902号、特許第1004835号など)

T e O m (特開昭 5 8 - 5 4 3 3 8 号、特許 第 9 7 4 2 5 7 号記載の T e 酸化物中に分散された T e)、

えばホウケイ酸ガラス、パリウムホウケイ酸ガラス、アルミニウムホウケイ酸ガラスなどを用はこのものにSi。N^ 等を含むものなどを用いればよい。 なかでも、SiO。40~80wt%のホウケイ酸ガラス、パリウムホウケイ酸ガラス、アルミニウムホウケイ酸ガラスや、これらのSiOェの一部をSi。N^ 等で置換したものが好ましい。

これらのうちで特に好ましいものとしては、 下記のものが挙げられる。

(1)酸化ケイ来 40~60 wt%と、 BaO, CaO, SrO, MgO, 2nO,

BaO. CaO. SrO. MgO. 2nO.
PbO等の2価金属酸化物50 wt%以下および/またはアルカリ金属酸化物10 wt%以下 と、酸化ホウ素および/または酸化アルミニウムとを含有するもの。

(2) Siと他の金銭または半金属元素として Ba, Ca, Sr, Mg, Zn, Pb 等の 1 種以上、Al, Bの 1 種以上およびアルカリ金属元素の 1 種以上のうちの少なくとも 1 つとを

TeO + PbO x (特許第974258号)、

TeO m + VO m (特許第974257号)、その他、Te-TA、Te-TL-Si、Se-Zn-Sb、Te-Se-Ga、TeN m 等のTe、Seを主体とするカルコゲン系

Ge-Sn、Si-Sn等の非晶質-結晶質 転移を生じる合金

A 8 - 2 n、A 8 - A L - C u、 C u - A L 等の結晶構造変化によって色変化を生じる合金、I n - S b 等の結晶粒径の変化を生じる合金などがある。

本発明においては基板と記録層との間に中間層を設けてもよい。

中間層の材質としては、酸素、炭素、窒素、硫黄等を含む化合物、例えば、SIO。、SIO。、SIO、ARN、AR2O。、SIONA、ZnS、BN、TIO。、TIN等ないしこれらの混合物などの各種誘電体物質:ガラス、例

合み、全金属ないし半金属中のSI原子比が0.3~0.9であり、さらにOおよびNを含み、O/(O+N)がO.4~0.8であるもの。

このような中間層は、500~3000人、 好ましくは800~2500人の厚さとするのがよい。

500人未満となると、耐候性が十分でない、からであり、1500人をこえると、厚すぎて 媒体とした場合感度が低下してしまうからである。

なお、これら中間層としては、上記のガラス層を中間層下地として300~1000人程度に散層し、この上にSiO。、SiO、S1。N4、ALN、AL』O。、ZnS等、あるいはこれらの混合物などを誘電体物質を誘
世体層として500~1500人程度に数層したものが好ましい。

この場合、誘電体層は、800 n m における 屈折率 1 . 8 ~ 3 . 0 のものが好ましく、S i と希土類金属および/またはAgとを含み、O およびNを含むものが好適である。

このような中間層と同材質の層は、記録層と 前記した保護層との間に保護中間層として設層 してもよい。 厚さも筒程度とすればよい。

本発明の光記録媒体は、以上のような記録層、有機保護コート層等を有する基板をさらに1セット用いて、両記録層を内側にして対向させて、前記の接着刻層を用いて貼り合せて、両基板の裏面側から書き込みを行なう、いわゆる岡面記録タイプとすることができる。

また、配録層を一方の基板のみに取けたいわ ゆる片面記録タイプの場合にも、本発明は適用 できる。

記録層を設けない方の基板の樹脂材質は特別に透明性等を要求されることはなく、種々の樹脂、例えば、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリピニルアルコール、メタクリル樹脂、ポリアミド、ポリアセ

Ⅴ 発明の具体的作用効果

本発明の光記録媒体は、一対の基板を有し、少なくとも一方の基板上に記録層を有し、この記録層上に有機保護コート層を有し、これら一対の基板が記録層が内側になるようにホットメルト型接着剤で形成された接着剤層を介して一体化されている。

せいて、上記の有機保護コート層が、放射線硬化型化合物を含有する塗膜を放射線硬化させたものであり、この有機保護コート層の硬度が上記の接着剤層の硬度よりも大きくなるように 体液しているため、高温・高複あるいは選挙に 変化の条件下の保存においても有機保護コート 層と接着剤層との剥離や特性、外観の変化化が 実現する。

VI 発明の具体的実施例

以下、本発明の具体的実施例を示し、本発明をならに詳細に説明する。

タール、ふっ素樹脂等の各種熱可塑性樹脂、

フェノール樹脂、ユリア樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ポリウレタン、アルキド樹脂、メラミン樹脂、エポキシ樹脂、ケイ素樹脂等の各種熱可塑性樹脂等が使用可能である。

なお、ガラス、セラミック等の各種無機材質 を用いてもよい。

このものの形状、寸法等は記録層を設けた基板のそれとほぼ同様とされる。

さらに、これらの基板の裏面(記録暦を設けていない側の画)には各種保護膜としてのハードコート層を設けることが好ましい。 ハードコート層の材質としては、前述した有機保證コート層の材質と関様なものとしてよい。

「取族側17

直径 1 3 c m 、 厚 c 1 . 2 m m の ピスフェ ノール A 系のポリカーポネート 树脂 (分子量 1 5 0 0 0) からなる 基板上にガラス (S i O z 4 8 wt% . A 2 a O a 1 5 wt% . B a O a 1 4 wt% . N a a O 3 wt% . K a O 2 wt% . B a O 5 wt% . C a O 9 wt% . M S O 4 wt%) の中間 層を高周 彼 マグネト ロンスパッタによって 腹厚 9 0 0 人に 散層 し た。

この中間層の上に21at%Tb、68at%Fe、7at%Co、4at%Cr合金稼騰をスパッタリングによって、厚さ800人に設局し、磁性稼暖層とした。 なお、 強性稼暖層は、基板の内周部および外周部を除いて設層した。 また、ターゲットは、FeターゲットにTb、Co、Crチップをのせたものを用いた。

この磁性存膜層上にガラス(中間層の場合と 同じ)の保護中間層を膜際 1000 A にスパッ タリングで取暦し、この保護中間層の上に下記の放射線硬化型化合物および光重合増感剤を含む遠布組成物を有機保護コート層としてスピンナーコートで設層した。

(鱼布組成物)

多官能オリゴエステルアクリレート [オリゴエステルアクリレート (3 官能以上) 3 0 重量%、トリメチルプロバンアクリレート 7 0 重量%、商品名アロニックス M - 8 0 3 0 ; 東亜合成社製]

100 0 11 景部

光重合増歴剤(前配化合物 A : 商品名
I R G A C U R E 9 0 7 ; 日本チバガイギー社製) 5 単量部

このような独布組成物を設層後、120 V/cmの紫外線を15 sec照射し架構硬化させ、硬化膜とした。

この時の膜厚は5回であった。

この有機保護コート層上に、ポリプロピレン系ホットメルト型接着剤XW-13 (東亜合成

社製)をロールコーターで30 m 厚に設着した他はサンブルNo. 1 と間様にしてサンブルNo. 3 を作製した。

さらに、サンブルNo・1のアロニックスM-8030 (100重量部)を、アロニックスM-6100 (2官能オリゴエステルアクリレート) 50 度量部と上記アロニックスM-111 80 重量部とに替え、その他はサンブルNo・1と同様にしてサンブルNo・4を作製した。

さらにまた、接着利用として 1 被型のエポキシ側脂系のアラルダイトAT-1 (日本チバガイギー社製) をスピンナーコートで居序 3 0 畑に散層し、その他はサンブルNo. 1 と同様してサンブルNo. 5 を作製した。

また、接着剤 間を、上記の H M - I 2 7 5 で 形成し、その他はサンプル N o . 1 と何様にし てサンプル N o . 6 を作製した。

さらに、光瓜合増感剤をBIQURE~55 (ストーファージャバン製) 5 瓜世部に替えた 製)(160℃での溶融粘度 2 50ps)をロールコーターで第布し、この上に上記の基板と同材質、同サイズの保護板を貼りあわせた。

このようにして形成された接着剤層の厚さは 3 0 年であった。

以上のようにして片面記録型の光記録媒体を 得、これをサンプルNo.1とした。

サンプルNo. Iの有機保護コート層に用いた 100 重量部の多官能オリゴエステルアクリレートのアロニックスM-8030をアロニックスM-400(8官能以上のモノマー)50 重量部 およびアロニックスM-309(3官能モノマー)50 重量部 に 替えた 他 は サンプルNo. 1 と同様にして サンプルNo. 2 を作製した。

また、サンプルN o. 1 の 1 0 0 位量部のアロニックスM - 8 0 3 0 のうち 5 0 位量部をアロニックスM - 1 1 1 (単官能モノマー) に替え、接着利暦として合成ゴム系ホットメルト型接着利 H M - 1 2 7 5 (H B フーラージャバン

他 は サンプル N o . 1 と 同様 に して サンプル N o . 7 を作製した。

これらのサンブルについて、下記の試験を行なった。

耐久性試験

高温・高温(80℃ 80%RH)条件下で保存し媒体の特性(C/N比およびピットエラーレート)および外観変化を観察した。

結果を表しに示す。

							_		
	寄存有政策	1 0 0 0	建設化なし、300時間で仕続会に	種に金銭的件。 200年間に依拠色面が、	にゆ)し、記載商一・予念件 一・予念件 0 母詞・記録節に	ンサール密件100時間に加藤保	一下確代超輪的外200項四十萬十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	吹んなう0 0 単型小的な動になークを出	
	政划								1
-	転車		æ	æ	. Ф	×	Ø	æ	I
	帯球	124	М	4	"	ю	4	64	I
	数 255								l
搬	有機保護コート配合を発送を受け、	3	. *	æ	4 80	2 2	6	~(绘理学)H (绘度化)B H	
	サンプ B N O.	1	173	m	4		60	7	

なお、各サンブルの有機保護コート層および 接着剤層の26℃における鉛筆硬度は、表1 に示されるものであった。 また、サンブル No.7の有機保護コート層の鉛筆硬度は、有 機保護コート層の内周部でHB、外周部でHで あった。

以上の結果より、木発明の効果は明らかである。

なお、このような効果は、いわゆる相転移型のTe-Ge、TeOx、Te-Se等の記録層でも同様に実現した。

出願人 ディーディーケイ株式会社 代理人 弁理士 石 井 陽 二